(54) METHOD FOR ELIMINATING REDDISH YELLOWING OF NATURAL MARBLE FOR BUILDING DECORATION

(11) 4-240170 (A)

(43) 27.8.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 3-19150 (22) 21.1.1991

(71) TODA CONSTR CO LTD(1) (72) SUSUMU NAGAHASHI(3)

(51) Int. Cl⁵. C04B41/00,E04F13/14

PURPOSE: To eliminate, without impairing appearance, the reddish yellowing which arises in the marble contg. iron components in a relatively short period of one month right after installation by penetration of the water having alkalinity bled out of back-filling cement mortar when this marble is stuck and installed by a wet method and which reddish yellowing is heretofore difficult

CONSTITUTION: This method for removing the reddish yellowing of the natural marble for building decoration consists in applying a soln. of the salts of org. acids, the aq, soln. of which exhibits the alkalinity, on the part of the natural marble where the marble discolors to a reddish yellow color. The higher effect is obtd. by irradiating the part treated with the above-mentioned soln. with UV rays.

(54) STAINPROOF CERAMIC PRODUCT AND PRODUCTION THEREOF

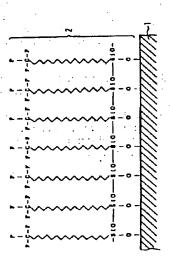
(11) 4-240171 (A) (43) 27.8.1992 (19) JP (21) Appl. No. 3-24026 (22) 23.1.1991

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) KAZUFUMI OGAWA(2).

(51) Int. Cl⁵. C04B41/82,C03C17/30,C09D5/00,C09D5/14

PURPOSE: To obtain the ceramic products having high stainproof and waterand oil-repellent properties by chemically bonding a monomolecular film with the base material surface of ceramic products.

CONSTITUTION: The ceramic products, such as pottery ware, glass products and ceramic products, are brought into contact with a nonaq solvent mixed with a chlorosilane surfactant contg. a straight carbon chain having a chlorosilane group at one end by utilizing the hydroxyl group of the base material surface of these products to effect the reaction of the chlorosilyl group of a material contg. plural pieces of the hydroxyl groups of the ceramic product surfaces and the above mentioned chlorosilyl groups. The monomolecular film is thus formed by chemical bonding on the surfaces of the above-mentioned ceramic products.



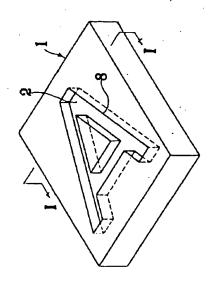
(43) 27.8.1992 (19) JP (21) Appl. No. 3-7950 (22) 25.1 1001 (71) TOTO LTB (54) PRODUCTION OF ORNAMENTAL POTTERY WARE

(71) TOTO LTD (72) YUTAKA TOMIOKA(1)

(51) Int. Cl⁵. C04B41/86

PURPOSE: To obtain the ornamental pottery ware which has a smooth surface and the distinct contours of a pattern by forming the rugged pattern on the surface of the green ware body molding of the pottery ware and packing color glaze in this recessed pattern, then firing the green ware body and polishing the surface thereof.

CONSTITUTION: The green ware body of the pottery ware is molded to a desired shape to produce the green ware body molding 1. The rugged pattern 2 having the desired shape is then formed on the surface of this molding 1. The rugged pattern 2 may be formed by using a mold, etc., simultaneously with the molding of the green ware body molding 1 or may be formed by using a graver, etc. The color glaze prepd. preferably into a slurry form is injected and packed into this rugged pattern 2 and is sufficiently dried. The molding 1 with its surface having the rugged pattern 2 positioned to face upward is fired and the surface of the fired body is polished, by which the ornamental pottery ware is obtd. The decorative body is applied on the surface of the green ware body molding 1 before the color glaze is packed into the rugged pattern 2, by which the combinations of the patterns and bodies of various colors are allowed.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-240171

(43)公開日 平成4年(1992)8月27日

| (51) Int.Cl. ⁵ C 0 4 B 41/82 C 0 3 C 17/30 C 0 9 D 5/00 5/14 | 職別記号 A B PSD A PQM B | 7003-4G 6904-4 J | FΙ | 技術表示箇所 |
|---|----------------------------------|---------------------|----|--------|
|---|----------------------------------|---------------------|----|--------|

審査請求 未請求 請求項の数7(全 5 頁)

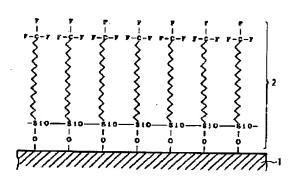
| (21)出願番号 | 特顧平3-24026 | (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 |
|----------|-------------------|--|
| (22) 出額日 | 平成3年(1991)1月23日 | 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| | | (72)発明者 小川 一文 |
| | | 大阪府門真市大字門真1006番地松下電器面 業株式会社内 |
| | | (72)発明者 美濃 規央 大阪府門真市大字門真1006番地松下電器産 |
| | | 業株式会社内 |
| | | (72)発明者 曽我 眞守 大阪府門真市大字門真1006番地松下電器産 |
| | | 業株式会社内 (74)代理人 弁理士 池内 寛幸 (外1名) |

(54) 【発明の名称】 防汚性窯業製品およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】単分子膜を、窯業製品の基材表面と化学結合させて形成することにより、防汚、撥水撥油性の高い窯業製品とする。

【構成】陶磁器、ガラス製品、セラミックス製品などの 窯業製品の基材表面の水酸基を利用し、一端にクロルシ ラン基を有する直鎖状炭素鎖を含むクロロシラン系界面 活性剤を混ぜた非水系溶媒に接触させて、窯業製品表面 の水酸基と前記クロロシリル基を複数個含む物質のクロ ロシリル基を反応させ、単分子膜を前記窯業製品表面に 化学結合により形成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項2】 フッ素を含む化学吸着単分子膜が、少なくともシロキサン系単分子膜を介して形成されている請求項1記載の防汚性窯業製品。

【請求項3】 窯業製品が、陶磁器製、ガラス製、セラミックス製またはほうろうを含む製品である請求項1ま 10 たは2記載の防汚性窯業製品。

【請求項4】 窯業製品を用意し洗浄した後、一端にクロルシラン基(SiCl Xs- 基、n=1、2、3、Xは官能基)を有し他の一端にフッ化炭素基を有するクロロシラン系界面活性剤を溶かした有機溶媒中に前配窯業製品を浸漬し、前記活性剤よりなる化学吸着単分子膜を窯業製品表面全体に亘り形成する工程を含むことを特徴とする防汚性窯業製品の製造方法。

【請求項5】 窯業製品を用意し洗浄した後、クロロシリル基を複数個含む物質を混ぜた非水系溶媒に接触させ 20 て前記窓業製品表面の水酸基と前記クロロシリル基を複数個含む物質のクロロシリル基とを反応させて前記物質を前記窯業製品表面に析出させる工程と、非水系有機溶媒を用い前記窯業製品上に残った余分なクロロシリル基を複数個含む物質を洗浄除去した後水と反応させて、前記窯業製品上にシラノール基を複数個含む物質よりなる単分子膜を形成する工程と、一端にクロルシラン基(S1C1 X3- 基、n=1、2、3、Xは官能基)を有し他の一端に直鎖状フッ化炭素基を含むクロロシラン系界面活性剤を窯業製品上に化学吸着し単分子吸着膜を累30積する工程とを含むことを特徴とする防汚性窯業製品の製造方法。

【請求項6】 クロロシリル基を複数個含む物質として SiCl₄、またはSiHCl₅、SiH₂ Cl₂、Cl₋(SiCl₂O) -SiCl₃(nは整数)を用いる請求項4または5記載の防汚性窯業製品の製造方法。

【請求項7】 一端にクロルシラン基を有し他の一端に 直鎖状フッ化炭素基を含むクロロシラン系界面活性剤と してCF』 - (CF』) -R-SiX Cl』 (n 40 は0または整数、Rはアルキル基、エチレン基、アセチ レン基、Siまたは酸素原子を含む置換基を表わすがな くとも良い、XはHまたはアルキル基等の置換基、pは 0または1または2)を用いる請求項4または5記載の 防汚性窯業製品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、窯業製品(陶磁器製、 ガラス製、セラミックス製またはほうろうを含む製品) の表面に防汚性コーティング膜が形成されてなる防汚性 60 窯業製品に関する.

[0002]

【従来の技術】窯業製品の表面を防汚加工することは、 窯業製品を清浄に保ち、衛生性や美観を高く保つため に、窯業製品業界を初め各種分野で要求される特性であ る。

【0003】 従来、熏素製品の汚れを防止するためには、表面をできるだけ滑らかにするか、表面を荒しておき弗素樹脂などでコートする以外に方法がなかった。この場合、フッ素樹脂は弗素エナメルを薄く塗布した後、焼き付け強装することにより、コーティングする手段がとられる。またそのほかの樹脂コーティングにおいては、溶剤に溶解または懸濁させた強料を塗布して溶剤を乾燥するとか、焼き付け硬化させる手段などが採られる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記のフッ素樹脂をコートする方法では、窯業製品表面との密着が悪く高耐久性のものが得られなかった。またコーティング膜の厚みを薄くすることができないという課題もあった。また、ほかの樹脂コーティングも同様に密着強度が弱く、耐久性に問題があるという課題があった。これは窯業製品基材との接着力が、物理吸着によることに起因する。

【0005】本発明は、前配従来技術の課題を解決するため、単分子膜からなるコーティング膜と窯業製品基材とを化学結合させることにより、極めて厚さの薄い膜であって密着強度が高く、汚れが付着しないか、付着しても簡単に除去されるような防汚効果の高い高性能窯業製品を提供する。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記目的を遠成するため、本発明の防汚性窯業製品は、窯業製品の表面にコーティング膜が形成されてなる窯業製品であって、前記窯業製品の表面にフッ素を含む化学吸着単分子膜が基材と化学結合によって形成されていることを特徴とする。

【0007】前配構成においては、フッ素を含む化学吸 着単分子膜が、少なくともシロキサン系単分子膜を介し て形成されていることが好ましい。

【0008】また前記構成においては、窯業製品が、陶 磁器製、ガラス製、セラミックス製またはほうろうを含 む製品を例示することができる。

【0009】本発明方法の第1番目は、窯業製品を用意し洗浄した後、一端にクロルシラン基(SIC1 X 基、n=1、2、3、Xは官能基)を有し他の一端にフッ化炭素基を有するクロロシラン系界面活性剤を溶かした有機溶媒中に前配窯業製品を浸漬し、前配活性剤よりなる化学吸着単分子膜を窯業製品表面全体に亘り形成する工程を含むことを特徴とする。

【0010】本発明方法の第2番目は、窯業製品を用意

.3

し洗浄した後、クロロシリル基を複数個含む物質を混ぜ た非水系溶媒に接触させて前配窯業製品表面の水酸基と 前記クロロシリル基を複数個含む物質のクロロシリル基 とを反応させて前記物質を前記窯業製品表面に析出させ る工程と、非水系有機溶媒を用い前記窓業製品上に残っ た余分なクロロシリル基を複数個含む物質を洗浄除去し た後水と反応させて、前記窯業製品上にシラノール基を 複数個含む物質よりなる単分子膜を形成する工程と、一 端にクロルシラン基 (SiCl Xs 基、n=1、 2、3、Xは官能基)を有し他の一端に直鎖状フッ化炭 10 素基を含むクロロシラン系界面活性剤を窯業製品上に化 学吸着し単分子吸着膜を累積する工程とを含むことを特 徴とする。

【0011】前記第1または第2の方法の構成において は、クロロシリル基を複数個含む物質としてSiCl。 またはSiHCla、SiHa Cla、Cl-(SiC 12 O) - SiCls (nは整数) を用いることが好 ましい。

【0012】前記第1または第2の方法の構成において は、一端にクロルシラン基を有し他の一端に直鎖状フッ 20 化炭素基を含むクロロシラン系界面活性剤としてCFs - (CF₂) -R-SiX Cl₃- (nは0または 整数、Rはアルキル基、エチレン基、アセチレン基、S 1または酸素原子を含む儼換基を表わすがなくとも良 い、XはHまたはアルキル基等の置換基、pは0または 1または2) を用いることが好ましい。

[0013]

【作用】前配本発明の防汚性窯業製品の構成によれば、 きわめて薄いナノメートル(nm)レベルの膜厚のフッ 化炭素系単分子膜が窯業製品基材表面に化学結合されて 30 いるので、密着強度が高く、汚れが付着しないか、付着 しても簡単に除去されるような防汚効果の高い高性能窯 業製品とすることができる。

【0014】また本発明方法は、前記単分子コーティン グ物体を合理的に効率よく製造することができる。

[0015]

【実施例】本発明の陶磁器製、ガラス製、セラミックス 製またはほうろうを含む窯業製品としては、例えば衛生 陶磁器(例えば金隠し、便器、洗面器等)、食器(例え ば、茶碗、皿、どんぶり、湯呑、コップ、瓶、コーヒー 40 沸かし容器、鍋、すり鉢、カップ等)、花器(水盤、植 木鉢、一輪差し等)、水槽(養殖用水槽、鑑賞用水槽 等)、化学実験器具(ピーカー、反応容器、試験管、フ ラスコ、シャーレ、冷却管、撹拌棒、スターラー、乳 鉢、バット、注射器)、瓦、タイル、ほうろう製食器、 ほうろう製洗面器、ほうろう製鍋等で代表される防汚効 果の高い高性能窯業製品に関するものである。

【0016】一般の窯業製品は、表面に水酸基を含む。 そこで、一端にクロルシラン基(SICI X」。 基、

含む分子、例えばフッ化炭素基及びクロロシラン基を含 むクロロシラン系界面活性剤混ぜた非水系溶媒に接触さ せて前記窯業製品表面の水酸基と前記クロロシリル基を 複数個含む物質のクロロシリル基を反応させて前記物質 よりなる単分子膜を前配窓業製品表面に析出させる、あ るいはクロロシリル基を複数個含む物質を混ぜた非水系 溶媒に接触させて前記窯業製品表面の水酸基と前配クロ ロシリル基を複数個含む物質のクロロシリル基を反応さ せて前記物質を前記窯業製品表面に折出させる工程と、 非水系有機溶媒を用い前記窯業製品表面に残った余分な クロロシリル基を複数個含む物質を洗浄除去し、前配窯 業製品上にクロロシリル基を複数個含む物質よりなるシ ロキサン系単分子膜を形成する工程と、一端にクロルシ ラン基を有する直鎖状炭素鎖を含むシラン系界面活性剤 を窯業製品上に化学吸着し単分子吸着膜を累積する工程 とにより窯業製品表面にフッ化炭素系化学吸着単分子累 積膜を製造できる。

【0017】本発明においては、きわめて薄いナノメー タレベルの膜厚のフッ化炭素系単分子膜を窯業製品表面 に形成するため、窯業製品本来の光沢を損なうことがな い。また、この膜はフッ化炭素系単分子膜は撥水撥油性 にも優れており、表面の防汚効果を高めることが可能と なる。従って、防汚効果の高い高性能鶏業製品を提供す ることができる。

【0018】以下に本発明に関する窯業製品として、陶 磁器の代表例として便器、茶碗、ほうろう製容器を取り 上げ順に説明する。

【0019】 実施例1

まず、焼成の終了した便器あるいは茶碗(以下陶磁器と いう)を用意し、有機溶媒で洗浄した後、フッ化炭素基 及びクロロシラン基を含む物質を混ぜた非水系の溶媒、 例えばCFs (CF2) 7 (CH2) s SiCls を用 い、1重量%(以下単に%と省略する)程度の濃度で溶 かした80%n-ヘキサデカン(トルエン、キシレン、 ジシクロヘキシルでもよい)、12%四塩化炭素、8% クロロホルム溶液を調整し、前記陶磁器を2時間程度浸 漬すると、(Ala Os セラミック製陶磁器でも同じ) の表面は自然酸化膜が形成されており、その酸化膜表面 には水酸基が多数含まれているので、フッ化炭素基及び クロロシラン基を含む物質のSICI基と前配水酸基が 反応し脱塩酸反応が生じ、陶磁器表面全面にわたりCF s (CFa) r (CHa) s Si (O) s -の結合が生 成され、図1に示すようにフッ素を含む単分子膜2が胸 磁器の表面と化学結合した状態でおよそ15オングスト ロームの膜厚で形成できた。なお、単分子膜はきわめて 強固に化学結合しているので全く剥離することがなかっ

【0020】この便器を用い実使用を試みたが、処理し ないものに比べ汚物の付着を大幅に低減できた、またた n=1、2、3、Xは官能基)を有する直鎖状炭素鎖を 50 とえ付着した場合にも洗浄用プラシでこする程度で簡単 5

に洗浄できた。また、このとき、傷は全く付かなかっ た。また、茶碗の場合は、油脂分や飯粒の除去は水洗の みで可能であった。また、茶渋も殆ど付着しなかった。 【0021】実施例2

親水性ではあるが水酸基を含む割合が少ない胸磁器 {ガ ラス製品、あるいはAlやCu、ステンレス等の金属、 表面を親水化したプラスチック製器(プラスチックの様 な表面に酸化膜を持たない物質であれば、予め表面を酸 素を含むプラズマ雰囲気中で、例えば100Wで20分 処理して親水性化即ち表面に水酸基を導入しておけばよ 10 い。) でも良い。} の場合、トリクロロシリル基を複数 個含む物質(例えば、SICla、またはSiHC 13 , SiH2 Cl2 , Cl- (SiCl2 O) -S iCls (nは整数)。特に、SiClaを用いれば、 分子が小さく水酸基に対する活性も大きいので、陶磁器 表面を均一に親水化する効果が大きい)を混ぜた非水系 溶媒、例えばクロロホルム溶媒に1重量パーセント溶解 した溶液に30分間程度浸漬すると、陶磁器表面11に は親水性のOH基12が多少とも存在するので(図 2)、表面で脱塩酸反応が生じトリクロロシリル基を複 20 数個含む物質のクロロシラン単分子膜が形成される。

【0022】例えば、トリクロロシリル基を複数個含む 物質としてSiC1、を用いれば、陶磁器11表面には 少量の親水性のOH基が露出されているので、表面で脱 塩酸反応が生じSi(C1)。O- や -OSI(C 1) 2 〇-のように分子が-SIO-結合を介して表面 に固定される。

【0023】その後、非水系の溶媒例えばクロロホルム で洗浄して、さらに水で洗浄すると、陶磁器と反応して (OH): O- や -OSi (OH): O-等のシロ キサン単分子膜13が得られる(図3)。

【0024】なお、このときできた単分子膜13は器表 面とは-SIO-の化学結合を介して完全に結合されて いるので剥がれることが全く無い。また、得られた単分 子膜は表面にSIOH結合を数多く持つ。当初の水酸基 のおよそ3倍程度の数が生成される。

【0025】そこでさらに、フッ化炭素基及びクロロシ ラン基を含む物質を混ぜた非水系の溶媒、例えば、CF 』 (CF₂) 7 (CH₂) 2 SICI3 を用い、1%程 40 皮の濃度で溶かした80%n-ヘキサデカン、12%四 塩化炭素、8%クロロホルム溶液を調整し、前記表面に SIOH結合を数多く持つ単分子膜の形成された陶磁器 を1時間程度浸漬すると、陶磁器表面にCF。(C F₂), (CH₂)₂ S1 (O-), の結合が生成さ れ、フッ素を含む単分子膜14が下層のシロキサン単分 子膜と化学結合した状態で陶磁器表面全面に亘りおよそ 20オングストロームの膜厚で形成できた(図4)。な

お、単分子膜は剥離試験を行なっても全く剥離すること がなかった。

【0026】さらにまた、上記実施例では、フッ化炭素 系界面活性剤としてCFs (CF2) r (CH2) 2 S 1 C 1 s を用いたが、アルキル鎖部分にエチレン基やア セチレン基を付加したり組み込んでおけば、単分子膜形 成後5メガラド程度の電子線照射で架構できるのでさら に単分子膜の硬度を向上させることも可能である。

【0027】なお、フッ化炭素系界面活性剤として上記 のもの以外にもCF: CH: O (CH:) 15SIC 13 CF3 (CH2) SI (CH2) (CH2) 15 SiCls, F (CF2) 8 (CH2) 2 Si (CH a) a (CHa) a SiCla, CFa COO (C H₂) 15 S 1 C 1 8 等が利用できる。

【0028】実施例3金属の表面にガラス質を焼き付け たほうろう製容器を有機溶媒で洗浄し、次いで実施例1 及び2と同様に弗素を含む単分子膜2は、ほうろうの表 面と化学結合した状態で約15~20オングストローム の膜厚であった。この単分子膜はきわめて強固に化学結 合しており、剥離することもなかった。

【0029】この洗面器を用い実使用を試みたが、処理 しないものに比べ汚物の付着を大幅に低減できた、また たとえ付着した場合にも洗浄用プラシでこする程度で簡 単に洗浄できた。また、このとき、傷は全く付かなかっ た。また、油脂分の除去は水洗のみで可能であった。

[0030]

【発明の効果】以上述べてきたように本発明によれば、 きわめて薄いナノメータレベルの膜厚のフッ化炭素系単 分子膜を窯業製品表面に形成するため、窯業製品本来の いないSIC1。分子は除去され、陶磁器表面にS1 30 光沢を損なうことがない。また、この膜はフッ化炭素系 単分子膜は撥水撥油性にも優れており、表面の防汚効果 を高めることが可能となる。従って、きわめて防汚効果 の高い高性能窯業製品を提供することができる。さらに このことにより、従来より使用されている洗剤の使用量 を削減でき環境汚染削減効果も大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の陶磁器の表面を分子レベルまで拡大し た断面概念図である。

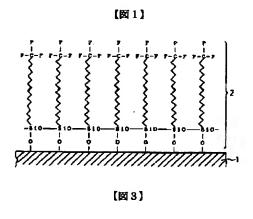
【図2】本発明の陶磁器の表面拡大断面概念図。

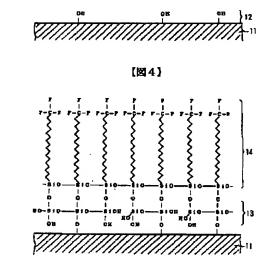
【図3】本発明の第2の実施例を説明するための陶磁器 の基材表面を分子レベルまで拡大した断面の中間工程概 念図である。

【図4】本発明の第2の実施例を説明するための陶磁器 の基材表面を分子レベルまで拡大した断面工程概念図で

【符号の説明】

1, 11…陶磁器基材、 2, 14…単分子膜、 12 …水酸基、 13…シロキサン単分子膜。





【図2】